## SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP60235430

Publication date:

1985-11-22

Inventor(s):

ISHII MAKOTO; others: 02

Applicant(s)::

HITACHI SEISAKUSHO KK

Requested Patent:

☐ JP60235430

Application Number: JP19840090914 19840509

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/58

EC Classification:

Equivalents:

## **Abstract**

PURPOSE:To suppress the generation of thermal strain in a joint of a semiconductor device during the repetition of operations thereof and prevent the lowering of quality of the device and any damage thereto, by employing a support member constituted by a laminated composite metal plate which is formed by directly bonding together two or more kinds of metal layer, the metal plate having a thermal expansion coefficient close to that of the semiconductor substrate.

CONSTITUTION:A silicon semiconductor substrate 1, a support member 2 constituted by a composite metal plate, an alumina substrate 3 and a heat sink 4 constituted by a copper plate are bonded together by lead-tin solder layers 5, 6 and 7 as illustrated. The composite metal plate 2 is formed by disposing copper plates on both sides of an iron-36% nickel alloy layer and directly bonding them together in one unit by a cold rolling process, the metal plate 2 having a thermal expansion coefficient of about 8X10<-6>/ deg.C which is about a half of the thermal expansion coefficient of copper and which is close to that of the silicon semiconductor substrate 1. Accordingly, it is possible to suppress the generation of any excessive thermal strain during the operation of the transistor and thereby to avoid thermal fatigue of the solder layers.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

## 够日本国特許庁(JP)

40 特許出關公開

# 母公開特許公報(A)

昭60-235430

@lnt,Cl.' H 01 L 21/58

微别記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)11月22日

6732-5F

審査講求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 半導体装置

❷特 顧 昭59−90914

揻

❷出 顧 昭59(1984)5月9日

四発 明 者 石 井

栃木県下都貨郡大平町大字富田800 株式会社日立製作所

砺木.

 栃木県下都賀郡大平町大字宮田800 株式会社日立製作所

杨木工锡内

**砂発 明 者 飯 塚 陸 -**

栃木県下都賀郡大平町大字富田800 株式会社日立製作所 栃木工場内

栃木工場内

⑦出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理 人 弁理士 高橋 明夫

外1名

明 細 報

発明の名称 半跳は妨望

#### 特許静求の範囲

- 1. 半導体基体と、上記半導体基体を搭載する金 職支持部材と、半導体基体と支持部材とを複合 する金属ろう耐より成り、上記支持部材に異梱 の 2 以上の金額間が互いに直接接著された積燥 構造を有する複合金額板を使用した半導体表徴。
- 2. 特許語求の類謝第1項記載において、上記複合金属板の熱影型係数が上記半導体基体の熱影 張係数に近接するように調整された半導体装置。 発明の詳細な説明

## 〔発明の利用分野〕

本発明はパワート\*ランジスタに採り、物に中部体盤体がそれを支持するための支援部材上に尊敬的に又は絶縁して軟置された構造の半導体装置に関する。

### (発明の背景)

従来の半導体装置を第1回によって説明する。 」はショコーン等で形成された半週体基体、2は 翻収等で形成された支持部材、3はアルミナ等で 形成された総縁落板、4は削収等で形成されたヒ ートシンタである。上記の各部材間は、鉛一陽系 のはんだち、6、7だよってそれぞれの面に対向 して接合されており、多種構造を形成している。 一般的にパリートランジスタと称する10A~2 0A級の単等体基体を内蔵する半導体報度は上記の機構造を含する。

## 特別昭 60-235430 (2)

ことになる。 縁退し数 (ヒートサイクル) が多くなると、はんだ而は引張り歪、圧縮型の周期的かつ変なる印象によって、次第にもちくなり、ついには無避分別数を生ずるに至り、例えばはんだ。 際にクラックが生じ、接着力の低下、熱伝導性の低下等を引起し、平導体数量の品質低下を来たし、 者しいものは破場にまでおよる。

### (発明の目的)

本発明の目的は、上述した問題点を解決し、動作の繰送し時に整合態に生じる熱変を認識し、品質低下あるいは酸塩の恐れかない改善された半導体装置を提供することにある。

#### (発明の底型)

本独明は上記目的を達成するため、第1回の個 構造を有する半導体振動において、支持部材2に 異様の2以上の金属網が互いに直接接着された機 網構造を育する複合金属板を使用し、かつ上記提 合金額板の無影優係数が半導体基体の熱酵器振動 に近接するように異繁されているととを特徴とす

第2回は本実施例の単導体設置に研究的に選笔 して、単導体基体 1 か 9 0 での温度変化が生する ようにしなから、半導体基体 からヒートシンタ 4 に至る放熱経路の熱性抗を追跡した結果(A) で ある。同箇には支持器材に鋼板を用いた従来構造 の結果(B)を比較して示す。

同図より次か明確である。すなわち耐ヒートサイクル性は制度を用いた構造に比べ修設に向上している。また無瓜抗は約10%高くなっているか、本発明の実施例には役んど影響の無い範囲内である。

なお上述した複合金属板の熱影視係数は繋材と して用いる金属間の機類や、各金属圏の厚さを変 化させることによっても異数可能である。

これらについては使用する半導体設配の特性圏および使用環境等から無伝導性、熱影場系数を調整し 選択する必要があり、またはんだに対するのれ性 を付与するためニッケルメッキ等の金属膜をめっ き法等により形成しておくのが好ましい。

(発明の効果)

[発明の実施例]

以下本発明を実施例により説明する。

第1図に本発明の400V、15人級トランツスタの製部筋面関を示す。1はシリコン半導体基体で、2は複合金属板で形成されたととサ部村、3はナルミナ基後、4は銅板で形成されたとートシンケである。上記各部材像は動一場向して接合されている。また上記複合を最適性は被一名6分ニッケルの両面に銅板を配し、冷型圧低速を10~/での約1/2であり、別の熱影波係数18×10~/での約1/2になり、またシリコーン半導体基体の悪影及係数35×10~/でに近い低になっている。

以上説明した本実施例や導体によれば、支持部 材の熱路張係数が従来の細値に比べ小さくなって いることおよびシリコーン半導体基体との差が稼 少されたことによって、トランジスタの選転時に る大な熱電が発生するのを抑制することができ、 その結果はんだ層の熱変労を避けることができる。

以上説明したように、本発明によれば熱歪に基づく金属ろう接合部の熱疲労劣下が減少され、品質の低下および破壊の恐れがない改善された半線体製度を提供するのに効果がある。

関節の簡単な説明

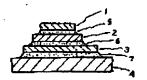
第1回は本発明にかかわる半導体装置の要部新 面回、第2回は半導体装置のヒートサイクル試験 と熟紙依定化を変わした回である。

1 …シリコン単導体基体、2 …支持部材、3 … アルミナ基板、4 …ヒートシンタ、5、G、7 … はんだ。



# 特票收60-235430(3)

F 1 62



华 2 日

